

# 3.2 レーザー生成プラズマが作る反平行磁場中での 磁気リコネクション

# 3.2 Magnetic Reconnection of Self-Generated Antiparallel Magnetic Field in Laser-Produced Plasma

森田太智 MORITA Taichi 九州大学大学院総合理工学研究院 (原稿受付:2024年8月27日)

レーザーアブレーションプラズマは、レーザースポットを中心に大きな密度・温度勾配が生成され Biermann battery 効果によって強力な磁場が自己生成される.異なる2点を高出力レーザーで照射すると、生成された磁化 プラズマは膨張し、中間面では逆向きの磁場が近づき、つなぎ変わる.磁場拡散領域では磁場に垂直方向に電子 が電流シートを生成し、反平行磁場を維持するが、電流シート内での抵抗が大きくなると磁気リコネクションは 加速し、下流では磁気張力によってプラズマが加速される.ここでは、レーザートムソン散乱法を用いてスペク トル形状を詳細に調べることで、電流シートの生成、消滅と、下流でのプラズマ加速を調べた.また、得られた プラズマパラメータから上流磁場を見積もることでリコネクション率を評価した.

### Keywords:

Magnetic reconnection, high-power laser, plasma diagnostics, laser Thomson scattering

# 3.2.1 はじめに

無衝突プラズマにおける磁気リコネクションは、磁場ト ポロジーの変化や、磁場からプラズマの熱エネルギーや運 動エネルギーへの急速なエネルギー変換等に重要な役割を 果たしている[1,2]. リコネクションの物理には、電子ス ケールでの微視的な磁場散逸と、それを取り巻く周囲のプ ラズマにおける巨視的な磁場移流の両方を考慮する必要が あるが、この大きなスケールの違いによって、磁気リコネ クションの全容を理解することが難しくなっている. レー ザープラズマ実験は、特に高β条件(β<sub>e</sub>≥1)下での磁気 リコネクションを調べるのに有用なツールである. 強い磁 場は、レーザー-固体相互作用によって高温・高速膨張プ ラズマ中でBiermann battery効果によって自発的に発生 し、2つの異なるスポットにレーザーを照射するとスポッ ト間には反平行磁場構造が形成される[3-6]. しかし、こ のような微小で高速膨張するプラズマは、温度・密度等の パラメータや磁場の局所的な測定が困難であり、これまで は、電流シート形成、上流・下流プラズマのパラメータ、 リコネクション率等に関する議論はほとんど行われていな かった.

近年、レーザートムソン散乱法(LTS)を用いてレー ザー生成プラズマを精密に測定することが可能になってき た[5,7-9].協同トムソン散乱のイオン項は、イオンと電 子の速度分布に依存したイオン音波共鳴とイオン音波のラ ンダウ減衰の結果として、そのスペクトル形状が説明され る.温度,密度,平均価数,流速などの代表的なプラズマ パラメータは,Maxwell速度分布の場合に求めることが できる.しかし、衝撃波遷移領域、電流シート、磁気リコ ネクション領域などでは非平衡で非対称な速度分布になる ことがある.イオンがMaxwell分布でなくても、イオン 音波の位相速度に対する減衰効果の違いや散乱スペクトル の共鳴ピーク強度を考慮すると、イオンの速度分布関数を 推測することも可能である.

本節では、レーザー生成磁化プラズマ間で起こる磁気リ コネクションにおける双方向のイオン流出を伴う電子電流 シートの出現・消失の直接計測について報告する.2つの レーザースポットから膨張するプラズマは反平行な自己生 成磁場中で時間経過とともに互いに衝突する.自己生成磁 場にほぼ垂直なイオン項は非対称な幅を持つスペクトルを 示し、イオンに対する電子ドリフト、あるいは電子速度分 布の非対称性によって説明される.言い換えれば、電子電 流が形成されていることを示唆している.スペクトルの非 対称性は時間と共に減少し、電子とイオンの両方が対称な 速度分布となり電子電流が消滅していることが明らかと

Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University, Kasuga, FUKUOKA 816-8580, Japan

author's e-mail: morita@aees.kyushu-u.ac.jp

なった.自己生成磁場に平行なイオン項は、短波長、長波 長側ピークで異なる幅を示し、位置によってイオン速度分 布が非対称になったり、双方向のイオン流が生じることが 示された.ここで得られた結果は、反平行磁場中における 電流シートの磁場散逸、磁気リコネクション、その結果生 じる流出ジェットと解釈できる.

# 3.2.2 実験手法と結果

実験には大阪大学レーザー科学研究所のGekko-XII 号レーザーを用いた. レーザー波長1053 nm, パルス 幅1.3 ns, 平均エネルギー700 Jの2本のレーザービー ムを直径約100 µm に集光し,厚さ0.1 mmの2枚の炭 素薄膜に照射した. 図1(a)に示すように、x-y平面上 でz=0.5 mm に2枚の箔を配置し, y=±1 mm の2点 を照射している. B~100Tの強い磁場が、レーザー スポットの周囲に形成される密度と温度勾配の異方性 により自己生成される (Biermann battery 効果[10],  $\partial \mathbf{B} / \partial t \sim \nabla T_{\text{e}} \times \nabla n_{\text{e}}$ ). レーザー生成プラズマは大きなプラ ズマ $\beta$  ( $\beta_e = 2\mu_0 n_e T_e / B^2 \gg 1$ )を持ち,自由に膨張する電 子束とともに磁場が移流される. β。は時間経過と共に小 さくなり、t~5-7nsで2つのプラズマが相互作用する時 に βe~1 程度となる. プラズマが膨張するにつれて, 中間 面y~0上のx~0で2本の反平行磁場が相互作用する.同 様の実験セットアップは、近年、高出力レーザーを用いた 磁気リコネクションの研究に用いられており[3-6,11-13]. 電流シート形成と磁気リコネクションはParticle-in-cell シミュレーションを用いて研究されている[14,15]. 波長 532 nmの別のレーザー (プローブレーザー, Nd:YAG) を原点(x, y, z) = (0, 0, 0)に集光し、トムソン散乱光を2方 向(k<sub>s1</sub>とk<sub>s2</sub>)から検出した.プローブレーザーの方向 はx軸とz軸から45°の軸p:(x, y, z) = ( $pl\sqrt{2}$ , 0,  $-pl\sqrt{2}$ )に 沿って入射する. LTSはプローブレーザーに沿った局所 プラズマパラメータを測定し, 空間分解能は集光スポット 径(~100 µm)程度である. 波長方向の分解能は,分光 器の入口スリットと分散によって決定され、別の校正実験 によって真空チャンバー内に充填された窒素ガスからのレ イリー散乱のスペクトル計測から得られる. 高波長分解能 が必要なため、3枚の回折格子で加分散[7,9,16]した結果、 分解能はk<sub>s1</sub>方向が25±1 pm, k<sub>s2</sub>方向が20±1 pmで, 分 散光はICCDカメラを用いることで3nsのゲート幅で検出 した. 図1(b)に、ターゲット周辺の上面図を示す. 2方向 から分光計測することで、2つの異なる方向(k1とk2)の プラズマパラメータを測定する.

## 3.2.3 磁場に平行方向のプラズマ加速

 $t = 7 \operatorname{ns} \overline{c} k_1 \overline{f}$ 向 [図1(b)参照]のLTSスペクトル のうち、 $p = -0.15 \operatorname{mm} (x = -0.11 \operatorname{mm})$ およびp =0.25 mm ( $x = 0.18 \operatorname{mm}$ )をそれぞれ図2(a)、2(b)に示 す. 観測された2つのピークはイオン音波の特徴を示し、 2つのピークの分離は音速( $C_s$ )に比例する: $\omega_{ac}/k \sim C_s$ ~[( $ZT_e + 3T_i$ )/ $m_i$ ]<sup>1/2</sup>.ここでは示さないが、スペクトル の幅はt = 5から9 nsまで減少しており、温度が時間とと



 図1 (a)レーザーアブレーション,自己生成 (Biermann battery)
磁場,LTS 測定の模式図. (b)反平行磁場中におけるレー ザートムソン散乱を示すターゲットの上面図と、2方向の 計測 (k<sub>1</sub>, k<sub>2</sub>ベクトル)方向.

もに低下していることが示唆された. 図2(a)と2(b)を見 ると左右のピークの幅が異なっており、その傾向が逆転 していることがわかる. Δλ~0付近の迷光は、分光器内部 に設置したノッチフィルタによって斜線部に示すように 強度が減少している。左右のピークで異なる幅は、イオ ン速度分布がMaxwell分布でない非対称な時に説明でき る. 簡単のため、イオンの速度分布を2つのMaxwell分布 の重ね合わせと仮定して評価する. ここでは衝突輻射モデ ルを仮定し、イオンの平均電荷ZiをTeとneの関数として 評価し、 $Z_i = Z_i(T_e, n_e)$ をFLYCHKコード[17]を用いて評 価する.実線はベストフィットの結果,点線と破線は足 し合わせた2つのMaxwell型イオン速度分布から計算さ れたスペクトルである. これら解析から, p = -0.15 mm[図2(a)] ではイオン速度分布は $f_1 = 0.13 f_1 + 0.87 f_2$ と非 対称な速度分布で表される.ここでf<sub>1</sub>,f<sub>2</sub>はMaxwell分 布のイオン速度分布とし,温度はそれぞれT<sub>i</sub> = 69±4 eV, 290±5 eV, ドリフト速度はそれぞれ $v_i = 14\pm 1 \text{ km/s}$ ,  $46\pm1 \text{ km/s}$ である、一方、p = 0.25 mm「図 2 (b) ] も同 様に解釈でき、 $f_1 = 0.12 f_1 + 0.88 f_2$ ととする時、 $f_1 \ge f_2 d_1$  $T_i = 72 \pm 11 \text{ eV}, \quad v_i = -23 \pm 2 \text{ km/s}$ および  $T_i = 300 \pm 12 \text{ eV},$  $v_i = -37 \pm 1$  km/sの Maxwell 分布となる. x < 0 (p < 0) においてはk1方向(x<0に向かう向き)の高温成分が存 在し, x > 0 (p > 0) では  $-k_1$ 方向 (x > 0に向かう向き) の高温成分の存在を示しており、磁気リコネクションによ る加速方向と一致する.

#### 3.2.4 磁場に垂直方向の電流

図 3(a)-3(c)は、それぞれt = 5, 7, 9 ns、p = -0.3 mm における $k_2$ ベクトル方向(初期反平行磁場に垂直)の LTSスペクトルを示す、 $k_1$ 方向のスペクトル(図 2 参 照)とは異なり、左右のピーク幅に大きな違いが無い一



図 2 t = 7 ns, (a) p = -0.15 mm および (b) 0.25 mm における LTS スペクトル.



図 3 磁場に垂直方向 (k₂ベクトル)の計測から得られた (a) t = 5, (b) 7, (c) 9 ns における p = −0.3 mm での LTS スペクトル.

方,長波長側のピークが短波長側より強度が高い傾向が見 られる.しかし,時間の経過とともに非対称性は弱くな り、9 ns でスペクトルはほぼ対称になる.一般にLTSス ペクトルの形状は、イオン音波共鳴によるピークと、イ オンおよび電子によるランダウ減衰の効果によって決ま る.垂直方向のスペクトルで2つの共鳴ピークがはっきり しないのは、イオン温度が電子温度より比較的高く電子に よるイオン音波の減衰が大きくなっているためと考えられ る. 一方, Maxwell速度分布である電子とイオンのドリ フト速度が異なる時,電子によるランダウ減衰が $\pm k_2$ 方 向で異なることになり,得られるLTSスペクトルは非対 称になると解釈される.赤実線は、イオンと電子の両方 についてドリフト速度が異なるMaxwell分布を仮定した フィッティングの結果を示しており、 $T_e \sim 96$ ,68,45 eV,  $T_i \sim 390$ ,200,220 eV,電子とイオンの速度差 $v_{ei} \sim 650$ , 270,100 km/s, $n_e \sim 2.1 \times 10^{19}$ ,  $9.9 \times 10^{18}$ ,  $1.3 \times 10^{19}$  cm<sup>-3</sup> であり、したがって電流密度 $j_z = Zen_i v_{ei} \sim 1.9 \times 10^{12}$ ,  $4.4 \times 10^{11}$ ,  $8.7 \times 10^{10}$  Am<sup>-2</sup> と評価できる.t = 5 ns での  $j_z \sim 1.9 \times 10^{12}$  Am<sup>-2</sup>が最も大きく、その後減少しているこ とがわかる.

#### 3.2.5 磁気拡散領域の構造とリコネクション率

レーザー生成プラズマを用いた多くの研究[11, 12, 14, 18, 19]で報告されているように、図4に示すような反平行 磁場が形成される.電子拡散領域(EDR)の厚みをδe, *z* 方向の電流を*j*<sub>z</sub>とすると、アンペールの法則より*x*方向の 磁場はおよそ

$$B_{\rm in} \sim \frac{\mu_0}{2} \delta_{\rm e} j_z \tag{1}$$

となる.反平行磁場の中間面では、電子が蛇行運動(メ アンダリング運動)しながら電流層を形成すると考えら れる.ここで、反平行磁場の中間面付近における磁場 が $B_x(y) = -B_{in}y/\lambda_B$ のようにyに対して一次関数的に変 化すると仮定する.一般的に、メアンダリング運動する 荷電粒子が運動する幅は、ラーマー半径を $r_c$ とすると、  $d \sim \sqrt{r_c \lambda_B}$ 程度である[20].イオンが磁化しなくなる幅は  $\lambda_B \sim r_{ci}$ 程度なので、イオンのメアンダリング運動の幅は  $d_i \sim r_{ci}$ 程度である.一方、電子のメアンダリング運動の 幅 $d_e$ は EDRの幅 $\delta_e$ と同程度で、

$$d_{\rm e} \sim \delta_{\rm e} \sim \sqrt{r_{\rm ce} \lambda_{\rm B}} \sim \sqrt{r_{\rm ce} r_{\rm ci}} \tag{2}$$

程度である.

図3(a) - 3(c)に示すように、電子は $k_2$ 方向にt = 9 ns までイオンに対してドリフトしており、反平行磁場中で



図4 磁気リコネクション層の構造の模式図.上下から電子・イ オンが磁化したプラズマが近づき,中心部では電子電流層 が形成される.電流層は電子のみが磁化する領域であり, その厚み δ<sub>e</sub> ~10 μm は,LTS 計測領域(δ~100 μm)に 比べて非常に薄い.

の電子電流の形成が示唆される.また、この非対称性は t=9 ns で減少し、この電子電流が消滅することを意味す る.この非対称スペクトルは、イオンと電子のドリフト速 度、つまり  $\pm k_2$ 方向に対するイオン音波への異なるラン ダウ減衰の効果と考えることもできるが、そもそも電子の 速度分布が非 Maxwell 分布の場合でも非対称性を説明で きてしまうため、イオン項の計測だけからは、電流密度や 磁場強度を評価するのは困難である.したがって、ここ では、x方向のプラズマ速度(イオン流速度)が上流磁場  $B_{in}$ のアルフベン速度で決まると仮定し、 $j_z$ や $B_{in}$ を評価し てみる.ここで、磁気リコネクション領域の上流と下流に おける質量とエネルギーの保存を考慮考えると、

$$\rho_{\rm in}Lv_{\rm in} = \rho_{\rm out}Lv_{\rm out} \tag{3}$$

$$(S_{\rm in} + K_{\rm in} + H_{\rm in})v_{\rm in}L = (S_{\rm out} + K_{\rm out} + H_{\rm out})v_{\rm out}L \qquad (4)$$

ここで、 $Sv = (B^2/\mu_0)v$ はポインティングフラックス、  $Kv = (\rho v^2/2)v \ge Hv = (u+p)v$ はそれぞれ運動エネルギー フラックスとエンタルピーフラックスである.  $\rho = m_i n_i$ は 質量密度、 $u = p/(\gamma - 1)$  は内部エネルギー、p = nT, L  $\geq \delta$ はイオン拡散領域 (IDR) の長さと幅を表し、厚さは  $\delta \sim r_{ci}$ である. 図2(a)  $\ge 2$ (b)から得られる高温成分の速 度増分 (低温成分に対する速度増分) は~30 km/s~60 eV なので、運動エネルギーは $K_{out}/n_i \sim m_i v_{out}^2/2 \sim 60$  eV であ る. 一方、内部エネルギーは得られた高温成分の温度が 300 eV 程度であることから、 $u_{out}/n_i \sim 300/(\gamma - 1)$  eV であ り、 $u_{out} \sim 5K_{out}/(\gamma - 1)$ であることを示している. ここで、 上流が低温・低圧と仮定して $H_{in} = 0$ 、下流は磁気エネル ギーが小さく $S_{out} = 0 \ge 0$ を仮定すると、エネルギー方程式は 次のようになる.

$$\left(\frac{B_{\rm in}^2}{\mu_0} + \frac{\rho_{\rm in}v_{\rm in}^2}{2}\right)Lv_{\rm in} \sim \frac{6\gamma - 1}{\gamma - 1}K_{\rm out}\delta v_{\rm out} \tag{5}$$

式(3)を用い, γ=5/3と仮定すると,

$$v_{\rm out} \sim \sqrt{\frac{2(\gamma - 1)}{6\gamma - 1}} \sqrt{\frac{B_{\rm in}^2}{\mu_0 \rho_{\rm in}} + \frac{v_{\rm in}^2}{2}} \tag{6}$$

$$\sim 0.38 \sqrt{v_{\rm A}^2 + \frac{v_{\rm in}^2}{2}}$$
 (7)

ここで、v<sub>A</sub>は上流域のB<sub>in</sub>とρ<sub>in</sub>で定義されるアルフベン 速度である.磁気リコネクションが発生する時間帯におい て上下から衝突するプラズマが中間面でほぼ停滞する様子 がプラズマ発光イメージング計測で捉えられていたため [21]、v<sub>in</sub>~0とすると、

$$v_{\rm out} \sim 0.38 v_{\rm A} \tag{8}$$

と近似できる.

図2から示唆された高温・高速成分は、磁気リコネクションによって加速される流出と解釈できる。上下から流入するプラズマのイオン密度がそれぞれ $v_{out} = 30$  km/s ( $v_A = 78$  km/s),  $n_i \sim 1.5 \times 10^{18}$  cm<sup>-3</sup>,  $T_e \sim 70$  eV,  $T_i \sim 100$  eV,  $Z \sim 5.6$  を低温成分に用いた場合,式(1),(2),(8)を用いると、 $B_{in} \sim 15$  T,  $\delta_e \sim 11 \ \mu$ m,  $j_z \sim 2.2 \times 10^{12}$  Am<sup>-2</sup>

と見積もられる. この電流はプロトンラジオグラフ計測 による他の実験結果と類似しており,例えば,National Ignition Facility (NIF)[22]での実験では,視線方向に 積分したピーク電流密度は, $\int j_z dl \sim 1.6 \times 10^8$  Am<sup>-1</sup>または 電流シートの長さを1 mmとすると $j_z \sim 1.6 \times 10^{11}$  Am<sup>-2</sup>と 見積もられている.今回得られた電流密度は,電子拡散 領域 (~11 µm) に流れていると考えられ,LTS計測領域 (~100 µm)で平均化すると~2.4×10<sup>11</sup> Am<sup>-2</sup>と評価でき, LTS計測から見積もられた電流密度と同程度であること から,ある程度妥当な評価と言える.

リコネクションを特徴づけるパラメータの一つとして、 上流磁場の拡散率、つまりリコネクション率があり、以下 のように、上流にある磁束の変化率をアルフベン速度と上 流磁場で規格化した量として表すことができる.

$$R = \frac{1}{v_{\rm A}B_{\rm in}} \left| \frac{\mathrm{d}\Phi_{\rm in}}{\mathrm{d}t} \right| \tag{9}$$

ここで、 $\Phi_{in} lt xy$ 平面の上流領域における磁束 $\Phi_{in} = \int B_x$ dy ~  $B_{in}\lambda_B/2$ である.前述の議論からt = 7 nsにおける上 流磁場は、~15 Tと見積もられており、典型的な上流イオ ンのラーマー半径 $r_{ci} \sim \lambda_B \sim 60$  µm,およそt = 5 - 9 nsと 4 nsの間に電流シートが消失する(すべての上流磁束がつ なぎ替わる)と考えると、リコネクション率は $R \sim 0.1$ と 見積もることができる.これは高速磁気リコネクションに 特徴的なリコネクション率の値に一致する.このリコネク ション率は局所プラズマパラメータのみで決定される[1, 23,24]. 今後、さらに多方向のLTS計測やプロトンラジ オグラフ法[6,12,22]等を用いることで $B_{in}$ や $\lambda_B$ を直接決 定することができるはずである.また、LTSスペクトル の時間発展をより高い時間分解能で計測できれば、リコネ クション率を精度良く決定できるだろう.

#### 3.2.6 まとめ

レーザーで生成した磁化プラズマ間の磁気リコネクショ ンにおける電子電流シートの出現と消失、および双方向イ オン流の直接計測について報告した. 自己生成反平行磁場 中に形成される磁気リコネクションと磁気拡散領域におけ る電子・イオン速度分布を2方向レーザートムソン散乱法 で調べた.磁場に垂直なトムソン散乱スペクトルは、±z 方向に伝播するのイオン音波に対して異なるランダウ減衰 効果を示し、イオンに対する電子ドリフトから電流シート の電流密度を評価した.磁場に平行なスペクトルは2つの ピークで異なる幅を示し、速度と温度の異なる2つのイオ ン速度分布を仮定することで上流の低温・低速度イオンと 下流の高温・高速度イオンを見ていると解釈できる.高温 なイオン成分の加速がアルフベン速度で決まると考えると 上流の磁場を評価でき、今回の実験では、t=7nsにおい てBin~15Tと見積もられた.電子電流シートの電流密度  $j_z \sim 2.2 \times 10^{12} \,\text{Am}^{-2}$ は、垂直方向のスペクトル ( $t = 5 \,\text{ns}$ ) から得られる電流密度jz~1.9×10<sup>12</sup> Am<sup>-2</sup>と同程度であ り、同様のレーザー実験のプロトンラジオグラフ計測によ る見積りとも同等である.

2方向の散乱スペクトルを組み合わせると、電流は t~5-9nsまで形成され、磁気リコネクションによる t=7nsで双方向に加速されたプラズマ流を伴う.ここで は電子電流を検出しているが、電流シートを直接測定する ためには、電子とイオンの両方の速度分布が必要である. 今後、電子プラズマ波による共鳴スペクトルを計測するこ とである程度の電子速度分布に関する情報は得ることがで きると考えられる.また、低密度プラズマであれば、非協 同散乱によって電子速度分布を計測できる可能性がある. その他、今後の研究としては、より多方向でLTS計測を 行うことで、過去のParticle-in-cellシミュレーション[4, 5]やMMS観測[25]が示唆するように、Speiser軌道やア ウトフロー領域での粒子の蛇行運動から生じるx、y、z方 向の非対称なイオン速度分布を明らかにすることができる と考えられる.

# 謝 辞

大型レーザーの制御,ターゲット作製,一部のプラズ マ診断については、レーザー科学研究所の専門的な技術 サポートに感謝します.レーザーターゲットのアライメ ントに関して大阪大学の尾崎典雅氏に感謝いたします.有 益なコメントと貴重な議論をいただいた東京大学の星野 真弘氏、大平豊氏、オーストリア宇宙科学研究所の銭谷 誠司氏、九州大学の山本直嗣氏に感謝します.本研究の 主な成果は大型レーザーを用いる共同実験であり、様々 な計測器の準備から解析まで数多くの学生の方々に活 躍いただきました.本研究はJSPS科研費JP24K00605, JP23H04864,22H01251,JP22H00119,JP20H01881, JP20K20285,JP18H01232,JP17H06202,JSPS Coreto-Core ProgramB: AsiaAfrica Science Platforms Grant No.JPJSCCB20190003,大阪大学レーザー科学研究所の 共同研究プロジェクトの支援を受けたものです.

# 参 考 文 献

- [1] M. Yamada et al., Rev. Mod. Phys. 82, 603 (2010).
- [2] E.G. Zweibel and M. Yamada. Annu. Rev. Astron. Astrophys. 47, 291 (2009).
- [3] M.J. Rosenberg et al., Phys. Rev. Lett. 114, 205004 (2015).
- [4] J. Zhong et al., Nat. Phys. 6, 984 (2010).
- [5] P.M. Nilson *et al.*, Phys. Rev. Lett. **97**, 255001 (2006).
- [6] C.K. Li et al., Phys. Rev. Lett. 99, 055001 (2007).
- [7] R. Yamazaki *et al.*, Phys. Rev. E **105**, 025203 (2022).
- [8] T. Morita *et al.*, High Energy Density Phys. 36, 100754 (2020).
- [9] T. Morita et al., Phys. Plasmas 26, 090702 (2019).
- [10] J.A. Stamper and B.H Ripin. Phys. Rev. Lett. 34, 138 (1975).
- [11] P.M. Nilson et al., Phys. Plasmas 15, 092701 (2008).
- [12] W. Fox et al., Phys. Plasmas 19, 056309 (2012).
- [13] M.J. Rosenberg et al., Nat. Commun. 6, 6190 (2015).
- [14] J. Matteucci *et al.*, Phys. Rev. Lett. **121**, 095001 (2018).
- [15] W. Fox et al., Phys. Plasmas 25, 102106 (2018).
- [16] K. Tomita et al., Sci. Rep. 7, 12328 (2017).
- [17] H.-K. Chung *et al.*, High Energy Density Phys. 1, 3 (2005).
- [18] C.K. Li et al., Phys. Rev. Lett. 123, 055002 (2019).
- [19] C.K. Li et al., Nat. Commun. 7, 13081 (2016).
- [20] M. Hoshino. ApJL 868, L18 (2018).
- [21] T. Morita et al., Phys. Rev. E 106, 055207 (2022).
- [22] W. Fox et al., arXiv:2003.06351.
- [23] J.D. Huba and L. I Rudakov. Phys. Rev. Lett. 93, 175003 (2004).
- [24] P.A. Cassak *et al.*, J. Plasma Phys. **83**, 715830501 (2017).
- [25] S. Wang et al., Geophys. Res. Lett. 43, 4850 (2016).